清华大学 半导体能带工程 2024 年春季学期

作业3

廖汶锋

2024年3月26日

3.1. 限制在边长为 L 的正方形中 N 个自由电子, 电子的能量:

$$E(k_x, k_y) = \frac{\hbar^2}{2m} (k_x^2 + k_y^2)$$

- (1) 求能量 E 到 E + dE 之间的状态数;
- (2) 求此二维系统在绝对零度的费米能量。
- 解. (1) 由二维无限深势阱模型可知

$$k_x = \frac{\pi}{L} n_x, \ k_y = \frac{\pi}{L} n_y, \ (n_x, n_y) \in \mathbb{N}^{*3}$$
 (3.1-1)

所以 (0, E] 之间包含的状态数为

$$Z = 2 \cdot \left(\frac{1}{4}\right) \cdot \pi \left(\frac{8mL^2E}{h^2}\right) = \frac{4\pi mL^2}{h^2}E \tag{3.1-2}$$

其中 "2" 代表电子自旋自由度," $\frac{1}{4}$ " 作为 (n_x, n_y) 都落在第一象限内。

由 (3.1-2) 可知, [E,E+dE] 之间的状态数为

$$dZ = \frac{4\pi mL^2}{h^2}dE \tag{3.1-3}$$

(2) 在绝对零度时,电子的能量都分布到费米能级 E_F 以下,且所有能级都被填满,所以利用 (3.1-3) 可得

$$N = \int_{0}^{E_{F}} dZ$$

$$= \int_{0}^{E_{F}} \frac{4\pi m L^{2}}{h^{2}} dE$$

$$= \frac{4\pi m L^{2}}{h^{2}} E_{F}$$
(3.1-4)

因此费米能量的表达式为

$$E_F = \frac{h^2}{4\pi m L^2} N {(3.1-5)}$$

半导体能带工程 清华大学

3.2. 制造晶体管一般是在高杂质浓度的 n 型衬底上外延一层 n 型外延层, 再在外延层中扩散硼、磷而成。

- (1) 设 n 型硅单晶衬底是掺锑的,锑的电离能为 0.039eV, 300K 时 的 E_F 位于导带下面 0.026eV 处,计算锑的浓度和导带中电子浓度。(提示: 注意简并)
- (2) 设 n 型外延层杂质均匀分布完全电离,杂质浓度为 $4.6 \times 10^{15} {\rm cm}^{-3}$, 计算 300K 时 E_F 的位置及电子和空穴的浓度。
- (3) 在外延层中扩散硼后,硼的浓度分布随样品深度变化。设扩散层某一深度处硼浓度为 $5.2 \times 10^{15} \text{cm}^{-3}$,计算 300 K 时 E_F 的位置及电子和空穴的浓度。
- (4) 若温度升高到 500K, 计算 (3) 中电子和空穴的浓度。
- 已知 : $N_c = 2.8 \times 10^{19} \mathrm{cm}^{-3}$, 300K 时 Si 的本征载流子浓度 $n_i = 1.5 \times 10^{10} \mathrm{cm}^{-3}$, 500K 时 Si 的本征载流子浓度 $n_i = 4 \times 10^{14} \mathrm{cm}^{-3}$ 。
- **解**. (1) T = 300K 时, $k_BT = 0.0259 \text{eV}$,记 $\eta_F = \frac{E_F E_c}{k_BT} = -1.0045$ 。 因为 $\eta_F \approx -1$,所以要用简并半导体的分析方法。 导带中电子浓度为

$$n = \frac{2}{\sqrt{\pi}} N_c F_{1/2}(\eta_F) = 8.739 \times 10^{18} \text{cm}^{-3}$$
 (3.2-1)

其中, $F_{1/2}(\eta_F = -1.0045) = 0.2766$ 的值由费米-狄拉克积分的 无穷级数展开所得,详细推导过程记录在附录中。

因为 $n >> n_i$,所以可以认为导带大部分是由施主电离所得,即 $n = n_D^+$ 。利用杂质电离的浓度公式可得:

$$N_D = n_D^+ \left[1 + g_d \exp\left(-\frac{E_D - E_F}{k_B T}\right) \right] = 3.762 \times 10^{19} \text{cm}^{-3}$$
(3.2-4)

(2) 因为杂质的浓度未至于令外延层变成简并半导体, 所以本题利用 非简并半导体的方式作分析。

由于杂质完全电离,表示 $E_D - E_F >> k_B T$,所以结合电中性条件可以整理成:

$$n^2 - N_D n - n_i^2 = 0 (3.2-5)$$

$$\Leftrightarrow n = \frac{N_D}{2} + \sqrt{\left(\frac{N_D}{2}\right)^2 + n_i^2}$$
 (3.2-6)

但因为 $\frac{N_D}{2} >> n_i$, 所以 (3.2-6) 可以约化为

$$n = N_D = 4.6 \times 10^{15} \text{cm}^{-3}, \ p = \frac{n_i^2}{n} = 4.891 \times 10^4 \text{cm}^{-3} \quad (3.2-7)$$

同理可计算出费米能级的位置:

$$E_c - E_F = k_B T \ln\left(\frac{N_c}{n}\right) = 0.226 \text{eV}$$
 (3.2-8)

费米能级位于导帶下方 0.226eV 处。

(3) 由于硼是受主杂质, 所以有

$$p = \frac{N_A - N_D}{2} + \sqrt{\left(\frac{N_A - N_D}{2}\right)^2 + n_i^2} = 6.0 \times 10^{14} \text{cm}^{-3}, \ n = \frac{n_i^2}{p} = 3.75 \times 10^5 \text{cm}^{-3}$$
(3.2-9)

同理可计算出费米能级的位置:

$$E_c - E_F = k_B T \ln\left(\frac{N_c}{n}\right) = 0.8268 \text{eV}$$
 (3.2-10)

费米能级位于导帶下方 0.8268eV 处。

(4) 当 T = 500K 时,本征载流子浓度变为 $n_i = 4 \times 10^{14} \text{cm}^{-3}$,所以 空穴和电子的浓度变为:

$$p = \left(\frac{N_A - N_D}{2}\right) + \sqrt{\left(\frac{N_A - N_D}{2}\right)^2 + n_i^2} = 8.0 \times 10^{14} \text{cm}^{-3}, \ n = \frac{n_i^2}{p} = 2.0 \times 10^{14} \text{cm}^{-3}$$
(3.2-11)

最后计算出费米能级的位置:

$$E_i - E_F = k_B T \ln \left(\frac{n_i}{p}\right) = 0.0299 \text{eV}$$
 (3.2-10)

费米能级位于本征费米能级 E_i 下方 0.0299eV 处。

半导体能带工程 清华大学

附录 A 费米-狄拉克积分的级数展开

对于费米-狄拉克积分 $F_j(\eta_F) = \int_0^\infty \frac{x^j}{1+\exp(x-\eta_F)} dx$ 来说,雖然没有解析解,但是对于 $\eta_F < 0$ 时,可以利用幂级数一致收敛的性质,把积分展开成无穷级数:

$$F_{j}(\eta_{F}) = \int_{0}^{\infty} \frac{x^{j}}{1 + \exp(x - \eta_{F})} dx$$

$$= \int_{0}^{\infty} \frac{x^{j} \exp(\eta_{F} - x)}{1 + \exp(\eta_{F} - x)} dx$$

$$= \int_{0}^{\infty} \sum_{n=0}^{\infty} \left\{ x^{j} \exp(\eta_{F} - x) \cdot (-1)^{n} \exp\left[n(\eta_{F} - x)\right]\right\} dx$$

$$= \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^{n} \int_{0}^{\infty} x^{j} \exp\left[(n+1)(\eta_{F} - x)\right] dx$$

$$= \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^{n} \exp\left[(n+1)\eta_{F}\right] \int_{0}^{\infty} x^{j} \exp\left[-(n+1)x\right] dx$$

$$= \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^{n} \exp\left[(n+1)\eta_{F}\right]}{(n+1)^{j+1}} \int_{0}^{\infty} \xi^{j} \exp(-\xi) d\xi$$

$$= \Gamma(j+1) \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^{n} \exp\left[(n+1)\eta_{F}\right]}{(n+1)^{j+1}}$$

$$= j\Gamma(j) \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^{n} \exp\left[(n+1)\eta_{F}\right]}{(n+1)^{j+1}}$$
(A3-0)

把 j=1/2 代入上式, 结合 $\Gamma(1/2)=\sqrt{\pi}$ 可得:

$$F_{1/2}(\eta_F) = \frac{\sqrt{\pi}}{2} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n \exp\left[(n+1)\eta_F\right]}{(n+1)^{3/2}}$$

$$n = \frac{2}{\sqrt{\pi}} N_c F_{1/2}(\eta_F)$$

$$= N_c \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n \exp\left[(n+1)\eta_F\right]}{(n+1)^{3/2}}$$
(A3-1)

观察 (??) 可知,式中的无穷级数是交错级数,所以若用 $F_j(\eta_F;m)=j\Gamma(j)\sum_{n=0}^{m-1}\frac{(-1)^n\exp[(n+1)\eta_F]}{(n+1)^{j+1}}$ 作为前 m 项之和来近似真值 $F_j(\eta_F)$,根据交错级数的特性可以推导出:

$$|F_j(\eta_F; m) - F_j(\eta_F)| \le |F_j(\eta_F; m) - F_j(\eta_F; m - 1)| = \frac{\exp(m\eta_F)}{m^{j+1}}$$
 (A3-4)

若希望有限和近似的误差不超过 δ ,则只要取 $m \ge \min(\delta^{-\frac{1}{j+1}}, \eta_F^{-1} \ln \delta)$ 。 如题 3.2(1) 中,如取 $\delta = 10^{-19}$,则导出 m 取 44 便可,并计算得积分值为 0.276550161095773。